# PCT

### 世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 (11) 国際公開番号 WO97/21779 A1 C09J 127/12 (43) 国際公開日 1997年6月19日(19.06.97)

(21) 国際出願番号 (22) 国際出願日

PCT/JP96/03576

1996年12月5日(05.12.96)

(30) 優先権データ **特**爾平7/320573

1995年12月8日(08.12.95)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) ダイキン工業株式会社(DAIKIN INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP] 〒530 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka, (JP)

(72) 発明者:および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 荒木孝之(ARAKI, Takayuki)[JP/JP] 田中稅人(TANAKA, Yoshito)[JP/JP]

久米川昌浩(KUMEGAWA, Masahiro)[JP/JP]

圖 意飲(OKA, Noritoshi)[JP/JP] 济水哲男(SHIMIZU, Tetsuo)[JP/JP] 〒566 大阪府長津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社 淀川製作所内 Osaka, (JP) (74) 代理人

弁理士 朝日奈宗太、外(ASAHINA, Sohta et al.) 〒540 大阪府大阪市中央区谷町二丁目2番22号 NSピル Osaka, (JP)

(81) 指定国 CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開咨類 国際調査報告書

(54)Title: FLUOROADHESIVE AND ADHESIVE FILM AND LAMINATE PREPARED THEREFROM

(54)発明の名称 含フッ素接着剤ならびにそれを用いた接着性フィルムおよび積層体

#### (57) Abstract

A fluoroadhesive which maintains heat resistance, chemical resistance, weather resistance, and electrical insulating properties and can impart strong adhesiveness directly to substrates such as metal or glass. It is prepared from a hydroxylated fluoroethylenic polymer prepared by copolymerizing 0.05 to 30 % by mole of at least one monomer selected among hydroxylated fluoroethylenic monomers with 70 to 99.95 % by mole of at least one monomer selected among fluoroethylenic monomers copolymerizable with the above monomer.

#### (57) 要約

耐熱性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁性を維持し、とくに金属やガラスへの基材に対して直接、強固な接着性を与える含フッ素接着剤ならびにそれを用いてえられる接着性フィルムおよび積層体を提供する。

ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体 0.05~30モル%と、該単量体と共重合可能な含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体 70~99.95モル%とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体を用いる。

#### 明細

# <u>含フッ素接着剤ならびにそれを用いた接着性</u> フィルムおよび積層体

#### 技術分野

5 本発明は、種々の無機材料や有機材料からなる基材に対して強固に接着しうる含フッ素接着剤に関し、またさらにそれを用いた接着性フィルムおよび積層体に関する。

## 背景技術

- 従来、含フッ素ポリマーは、耐熱性、耐薬品性、耐候 10. 性、表面特性(低摩擦性など)、電気絶縁性に優れてい るため種々の用途に用いられている。
  - 一方含フッ素ポリマーは、一般的に機械的強度や寸法 安定性が不充分であったり、価格的に高価であったりす る。
- 15 そこで含フッ素ポリマーの長所を最大限に生かし、欠点を最小とするため、含フッ素ポリマーと他の無機材料との接着、積層化などの検討が種々行なわれている。
- しかし、含フッ素ポリマーは本来接着力が低く、含フッ素ポリマーと他の材料 (基材) とを直接接着させることは困難で、熱融着などで接着を試みても、接着強度が不充分であったり、ある程度の接着力があったとしても基材の種類により接着力がばらつきやすく、接着性の信頼性が不充分であることが多かった。
- 25 含フッ素ポリマーと他の材料とを接着させる方法とし

て、

- 2. 含フッ素ポリマーをナトリウム・エッチング、プラ5 ズマ処理、光化学的処理などの表面処理を行なう方法、
  - 3. 接着剤を用いて接着させる方法

などが主に検討されているが、前記 1 、 2 については、 処理工程が必要となり、また、工程が複雑で生産性がわ 10 るい。また、基材の種類や形状が限定される。そもそも、 接着力も不充分であり、えられた積層体の外観上の問題 (着色や傷)も生じやすい。

前記3.の接着剤の検討も種々行なわれている。一般のハイドロカーボン系の接着剤は、接着性が不充分であるとともに、それ自体の耐熱性が不充分で、一般に高温での成形や加工を必要とするフッ素ポリマーの接着加工条件では、耐えられず、分解による剥離や着色などを起こす。前記接着剤を用いた積層体も接着剤層の耐熱性、耐薬品性、耐水性が不充分であるために、温度変化や、20 環境変化により接着力が維持できなくなり、信頼性に欠ける。

一方、官能基を有する含フッ素ポリマーを用いた接着 剤、接着剤組成物による接着の検討が行なわれている。

たとえば含フッ素ポリマーに無水マレイン酸やビニル 25 トリメトキシシランなどに代表されるカルボキシル基、 カルボン酸無水物残基、エポキシ基、加水分解性シリル 基を有するハイドロカーボン系単量体をグラフト重合し た含フッ素ポリマーを接着剤に用いた報告(たとえば特 開平 7 - 1 8 0 3 5 号、特開平 7 - 2 5 9 5 2 号、特開平 7 - 2 5 9 5 2 号、特開平 7 - 1 7 3 2 3 0 号、特開平 7 - 1 7 3 4 4 7 号 5 、特開平 7 - 1 7 3 4 4 7 号 5 な 1 7 3 4 4 7 号 5 な 1 7 3 4 4 7 号 5 な 1 7 3 4 4 7 号 5 な 1 7 3 4 4 7 号 5 な 1 7 8 を 1 8 4 8 10 号 公報)がなされている。

これら、ハイドロカーボン系の官能基モノマーをグラフト重合または共重合した含フッ素重合体を用い素を制組成物は、耐熱性が不充分でフッ解を治療を低いる。これが起き接着ののではなり、高温でのがになったり、高温でのが起きを低下させたり、剥離したりのでは、では、カリンのでは、カリ

属面を表面処理したものを用いた積層体である。

また、特開平7-145362号公報には、スルホン酸基を有するパーフルオロビニルエーテルとテトラフルオロエチレンとパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)の3元共重合体と金属との接着が記載させている。これらスルホン酸基やカルボン酸基を導入した含フッ素ポリマーからなる接着剤は金属との接着性は不充分であり、また、官能基が強酸性であるがゆえ、接着面での金属を腐食させるという問題がある。

10 また、カルボン酸類は一般に高温では分解しやすく、 高温での加工時や使用時に接着不良や、発泡、着色、剥離などを起こしやすい。

また、これら接着剤を用いた積層体を電気材料に用いたはあい、これらの官能基がフッポポリマーに導入され15 ているので、イオン性であるがゆえに電気絶縁性が大きく低下するといった問題点もある。

さらに、これらの重合体は一般に吸水性が高く、これらの重合体を接着剤として用いてえられる積層体の接着力の耐水性がわるい。また吸水性が高いため、含フッ素20 ポリマーがよく使われる電気、電子用途では不適当である。

本発明の目的は、前記従来の問題点を解決し、フッ素ポリマーの有する優れた耐熱性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁性などの特性は維持したまま、さらに金属やガラスなどの基材に対し直接、強固な接着性を与えうる含フッ素接着剤ならびにそれを用いた接着性フィルムおよび積層体を提供することにある。

#### 発明の開示

本発明は、(a) ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体 0.05~30モル%と

5 (b) 該 (a) 成分と共重合可能なヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1 種の単量体70~99.95モル%

とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着剤に関する。

10 また本発明は、前記ヒドロキシル基を有する含フッ素 エチレン性単量体 (a) が式 (1):

 $C X_2 = C X^1 - R_f - C H_2 O H$  (1)

(式中、X および X <sup>1</sup> は同じかまたは異なりいずれも水素原子またはフッ素原子、R f は炭素数 1 ~ 4 0 の 2 価の 15 アルキレン基、炭素数 1 ~ 4 0 の含フッ素オキシアルキレン基、炭素数 1 ~ 4 0 のエーテル結合を含む含フッ素アルキレン基または炭素数 1 ~ 4 0 のエーテル結合を含む含フッ素オキシアルキレン基を表わす)

で示される少なくとも 1 種の単量体であることが好まし 20 い。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有する含フッ素 エチレン性単量体 (a) が式 (2) :

 $C H_2 = C F C F_2 - R_f^{1} - C H_2 O H$  (2)

 [式中、R<sub>f</sub><sup>1</sup>は炭素数 1 ~ 3 9 の 2 価の含フッ素アルキ

 25 レン基または - O R<sub>f</sub><sup>2</sup> (R<sub>f</sub><sup>2</sup>は炭素数 1 ~ 3 9 の 2 価の含フッ素アルキレン基または炭素数 1 ~ 3 9 のエーテル結合を有する 2 価の含フッ素アルキレン基)を表わす]

 だ示される含フッ素単量体であることが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体(b)がテトラフルオロエチレンであることが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ 5 素エチレン性単量体 (b) がテトラフルオロエチレン 8 5 ~ 9 9 . 7 モル % と式 (3) :

 $C F_2 = C F - R_f^3 \qquad (3)$ 

[式中、 $R_f^3$ は- $CF_3$ または- $OR_f^4$ ( $R_f^4$ は炭素数 1 ~ 5 のパーフルオロアルキル基)を表わす]

10 で示される単量体 0 3 ~ 1 5 モル % との単量体混合物であることが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ 素エチレン性単量体 ( b ) からなる単量体混合物が、テトラフルオロエチレンまたはクロロトリフルオロエチレ ン40~80モル%とエチレン20~60モル%とこれ らの単量体と共重合可能な他の単量体0~15モル%と の単量体混合物であることが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ 素エチレン性単量体(b)がフッ化ビニリデンであるこ 20 とが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体(b)からなる単量体混合物が、フッ化ビニリデン70~99モル%とテトラフルオロエチレン1~30モル%とテトラフルオロエチレン1~30モル%とカーリフルオロエチレン1~20モル%との単量体混合物またはフッ化ビニリデン60~99モル%とテトラフルオロエチレン0~30モル%とヘキサフ

ルオロプロピレン 1 ~ 1 0 モル % との単量体 混合物 であることが 好ましい。

さらに本発明は、前記いずれかのヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着剤 5 を成形してえられる含フッ素接着性フィルムに関する。

さらに本発明は、前記いずれかの含フッ素接着剤を溶 融成形してえられる含フッ素接着性フィルムであること が好ましい。

さらに本発明は、(A-1)前記いずれかのとドロキ 10 シル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる接着 剤からなる層と

(B-1) 側鎖に官能基を有さない含フッ素重合体からなる層とが積層されてなることが好ましい。

さらに本発明は、(A - 1)前記いずれかの含フッ素接着剤からなる層と

(B-1)ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオ 25 ロエチレンーパーフルオロ(アルキルビニルエーテル) 共重合体およびテトラフルオロエチレンーへキサフルオ ロプロピレン共重合体よりなる群から選ばれた少なくと も1種からなる層とが積層されてなることが好ましい。 さらに本発明は、(A - 1) 前記含フッ素接着剤からなる層と

(B-1)エチレンーテトラフルオロエチレン共重合体またはエチレンークロロトリフルオロエチレン共重合体からなる層

とが積層されてなることが好ましい。

さらに本発明は、(A-1)前記含フッ素接着剤からなる層と

(B-1) ポリフッ化ビニリデンまたはフッ化ビニリデ 10 ン系共重合体からなる層

とが積層されてなることが好ましい。

さらにまた本発明は、(A - 2)前記いずれかの含フッ素接着剤からなる層と

( C - 1 ) 無機材料からなる層

15 とからなる積層体に関する。

さらにまた本発明は、(A - 3) 前記いずれかの含フッ素接着剤からなる層と

(D-1) 有機材料からなる層

とからなる積層体であることが好ましい。。

20 さらにまた本発明は、前記無機材料(C-1)が金属系材料であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記金属系材料がアルミニウム 系金属材料であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記含フッ素接着剤(A-2)

・ 25 が前記いずれかの含フッ素接着剤であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記金属系材料が鉄系金属材料 であることが好ましい。

. さらにまた本発明は、前記含フッ素接着剤(A - 2)

が前記いずれかの含フッ素接着剤であることが好ましい。
さらにまた本発明は、前記金属系材料が銅系金属材料
であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記含フッ素接着剤(A - 2) 5 が前記いずれかの含フッ素接着剤であることが好ましい。 さらにまた本発明は、前記無機材料(C - 1) がシリコン系材料であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記無機材料(C-1)がガラス系材料であることが好ましい。

10 さらにまた本発明は、前記含フッ素接着剤(A-2)が前記いずれかの含フッ素接着剤であることが好ましい。 さらにまた本発明は、前記有機材料(D-1)が非フッ素系ポリマーであることが好ましい。

さらにまた本発明は、(A - 4)前記いずれかの含っ 15 ッ素接着剤からなる層と

(B-2) 前記側鎖に官能基を有さない含フッ素エチレン性重合体からなる層と

( C - 2 ) 前記無機材料からなる層

の3層からなる積層体であって、含フッ素接着剤からな20 る層(A-4)が官能基を有さない含フッ索エチレン性重合体からなる層(B-2)と無機材料からなる層(C-2)との中間に位置し、接着層を形成していることが好ましい。

#### 図面の簡単な説明

25 図lは、本発明における接着性試験 (剥離試験) に供する試験片を説明するための模式図である。

図2は、本発明における接着性試験(引張剪断試験)

に供する試験片を説明するための模式図である。

図3は、本発明における接着性試験(引張剪断試験)

に用いる試験装置を説明するための模式図である。

図4は、本発明の実施例8において作製したラミネート試験板の概略断面図である。

図 5 は、本発明の実施例 8 においてえられたPFAラミネート板の概略断面図である。

図6は、本発明の比較例5においてえられたラミネートSUS板の概略断面図である。

10 図7は、本発明の実施例9における積層体を作製するための試験板の概略断面図である。

図8は、本発明の実施例9においてえられた積層体の概略断面図である。

図9は、本発明の実施例9において行なったT型剥離 15 試験に供する積層体の概略断面図である。

図10は、本発明の比較例6において行なったT型剥離試験に供する積層体の概略断面図である。

図11は、本発明の実施例10における試験板の作製を説明する概略断面図である。

20 図 1 2 は、本発明の実施例 1 0 においてえられた 費層 体の概略断面図である。

図13は、本発明の比較例9における試験板の作製を説明する概略断面図である。

# 発明を実施するための最良の形態

25 本発明の含フッ素接着剤で用いられる含フッ素エチレン性重合体は、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体であり、詳しくは

15

20

(a) ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性 単量 体 の う ち の 少 な く と も 1 種 の 単 量 体 0. 0 5 ~ 3 0 モ ル % と

( b ) 該 ( a ) 成分と共重合可能な官能基を有さない含 フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量 体 7 0 ~ 9 9 . 9 5 モル % と

を共重合してえられる含フッ素エチレン性重合体である。 本発明者らは、前記ヒドロキシル基を有する含フッ素 エチレン性重合体が、フッ素樹脂を用いるときによく行 なわれている表面処理などを行なわなくとも、金属やガ ラ ス 、 そ の 他 の 材 料 に 対 し 、 驚 く べ き 強 力 な 接 着 性 を 有 することを見出した。

本 発 明 の 含 フ ッ 素 接 着 剤 は 前 記 ( a ) の ヒ ド ロ キ シ ル 基 を 有 す る 含 フ ッ 素 エ チ レ ン 性 単 景 体 を 用 い て 共 重 合 し 、 含フッ素重合体にヒドロキシル基を導入することが重要 で あ り 、 そ れ に よ っ て 従 来 接 着 が 不 充 分 ま た は 不 可 能 で あった種々の材料に対し、表面処理などを行なわず直接 優れた接着力を与えうる。つまりカルボキシル基などの 他の官能基を含有する含フッ素重合体に比べ、また、ヒ ドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体であっ ても、ヒドロキシル基を有する非フッ素系単量体を共重 合したものに比べ、耐熱性に優れており、高温での加工 を 必 要 と す る も の で あ っ て も 加 工 時 の 分 解 な ど も よ り 少 なく抑えられ、大きな接着力をうることができる。また、 着色や発泡のない積層体をうることができる。 25

また、 本 発 明 の 含 フ ッ 素 接 着 剤 に 用 い る 、 前 記 ヒ ドロ キシル基を有する含フッ素エチレン性重合体は、それ自 体 、 酣 熱 性 だ け で な く 、 含 フ ッ 素 ポ リ マ ー が も つ 耐 熱 性 、

耐薬品性、耐候性、耐水性、電気絶縁性などの優れた特性を維持することができ、接着後の積層体に含フッ素ポリマーが有するこのような優れた特徴を低下させずに与えうる。

本発明の接着剤で用いるヒドロキシル基を有する含っ ッ素エチレン性重合体は、具体的には、(a)前記式(1):

 $C X_2 = C X^1 - R_f - C H_2 O H$  (1)

(X、X<sup>1</sup>は同じかまたは異なりいずれも水素原子またはフッ素原子、R<sub>f</sub>は炭素数 1 ~ 4 0 の 2 価のアルキレン基、炭素数 1 ~ 4 0 の含フッ素オキシアルキレン基、炭素数 1 ~ 4 0 のエーテル結合を含む含フッ素アルキレン基または炭素数 1 ~ 4 0 のエーテル結合を含む含フッ素オキシアルキレン基を表わす)で示される少なくとも1種の単量体 0.05~30モル%と

15 (b) 該 (a) 成分と共重合可能な合フッ素エチレン性 単量体のうちの少なくとも1種70~99.95モル% とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ 素エチレン性重合体などがあげられる。

ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体 (a) 20 はより具体的には式 (4):

C F 2 = C F - R f <sup>5</sup> - C H 2 O H (4) [式中、R f <sup>5</sup>は炭素数 1 ~ 4 0 の 2 価の含フッ素アルキレン基または - O R f <sup>6</sup>(R f <sup>6</sup>は炭素数 1 ~ 4 0 の 2 価の含フッ素アルキレン基または炭素数 1 ~ 4 0 のエーテル結合を含む 2 価の含フッ素アルキレン基)を表わす:、式(5):

 $CF_2 = CFCF_2 - OR_f^7 - CH_2OH$  (5) [式中、 $-R_f^7$ は炭素数 1 ~ 3 9 の 2 価の含フッ素アル

20

キレン基または炭素数 1 ~ 3 9 のエーテル結合を含む 2 価の含フッ素アルキレン基を表わす〕、式 ( 2 ) :

 $CH_2 = CFCF_2 - R_f^{1} - CH_2OH$  (2) [式中、 $-R_f^{1}$ は炭素数  $1 \sim 3902$  価の含フッ素アルキレン基、または $-OR_f^{2}$ ( $R_f^{2}$ は炭素数  $1 \sim 3902$  価の含フッ素アルキレン基または炭素数  $1 \sim 390$  エーテル結合を含む 2 価の含フッ素アルキレン基)を表わす] または式(6):

C H <sub>2</sub> = C H - R <sub>f</sub> <sup>8</sup> - C H <sub>2</sub> O H (6) 10 [式中、R <sub>f</sub> <sup>8</sup>は炭素数 1 ~ 4 0 の 2 価の含フッ素アルキレン基]で示されるものなどがあげられる。

式(2) および式(4) ~式(6) の官能基を有する 含フッ素エチレン性単量体が、含フッ素エチレン性単量 体(b-1) との共重合性が比較的良好な点で、また、 共重合してえられた重合体の耐熱性を著しく低下させな い理由で好ましい。

これらのなかでも、他の含フッ素エチレン性単量体との共重合性や、えられた重合体の耐熱性の面より式 (4)、式 (2) の化合物が好ましく、とくに式 (2) の化合物が好ましい。

式 ( 4 ) で示される官能基を有する含フッ素エチレン 性単量体はさらに詳しくは

 $CF_2 = CFOCF_2 CF_2 CH_2 OH$ ,  $CF_2 = CFO (CF_2)_3 CH_2 OH$ ,

 $CF_2 = CFCF_2 CF_2 CH_2 OH$ 

などが例示される。式(5)で示される官能基を有する 含フッ素エチレン性単量体としては、

> $CF_2 = CFCF_2 OCF_2 CF_2 CF_2 CH_2 OH$ ,  $CF_2 = CFCF_2 OCFCFCH_2 OH$  $CF_3$

などが例示される。式(2)で示される官能基を有する 5 含フッ素エチレン性単量体としては、

CH2 = CFCF2CF2CH2CH2OH, CH2 = CFCF2CF2CH2OH,

 $CH_2 = CF + CF_2 CF_2 + CH_2 CH_2 OH$ 

CH<sub>2</sub> = CFCF<sub>2</sub> OCFCH<sub>2</sub> OH,

|
CF<sub>3</sub>

 $\begin{array}{c} \mathtt{CH_2} = \mathtt{CFCF_2} \ \mathtt{OCFCF_2} \ \mathtt{OCFCH_2} \ \mathtt{OH} \\ | & | \\ \mathtt{CF_3} & \mathtt{CF_3} \end{array}$ 

などが例示される。式(6)で示される官能基を有する 含フッ素エチレン性単量体としては、

 $CH_2 = CHCF_2 CF_2 CH_2 CH_2 OH$ 

 $CH_2 = CH - (CF_2)_4 - CH_2 CH_2 CH_2 OH_3$ 

 $CH_2 = CH - (CF_2)_6 - CH_2 CH_2 OH$ 

10 などが例示される。

その他

$$CH_2 = CHCH_2 C - OH$$

$$CF_3$$

$$CF_3$$

25

などもあげられる。

本発明の接着剤に用いられる含フッ素重合体において、 ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体 (a) は、(a) と共重合可能なヒドロキシル基を有さない含 フッ素エチレン性単量体 (b) と共重合される。

それによって、本発明の接着剤自体が、含フッ素ポリマー特有の優れた耐熱性、耐薬品性、耐候性、耐水性、電気絶縁性を有することができ、またそれを用いた積層体全体に前記と同様の優れた特性を与えることができる。

10 またさらに、官能基を含まない一般の含フッ素ポリマー との接着性も良好なものとなりうる。

含フッ素エチレン性単量体(b)とは本質的にヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体であり、たとえばテトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、フッ化ビニル、ビニリデンフルオライド、ヘキサフルオロプロピレン、ヘキサフルオロイソブテン、

 $CH_2 = CF + (CF_2) - X$ ,  $CH_2 = CH + (CF_2) - X$ 

(式中、Xはいずれも水素原子、塩素原子またはフッ素原子、nはいずれも1~5の整数)、パーフルオロ(ア 20 ルキルビニルエーテル)類などがあげられる。

本発明の接着剤は、ヒドロキシル基を有する含フッ素 エチレン性単量体(a)とヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体(b)を必須成分とし、さらにフッ素を有さないエチレン性単量体を任意成分として共重合したものを用いることができる。

フッ素を有さないエチレン性単量体は、耐熱性や耐薬品性などを低下させないためにも炭素数5以下のエチレ

ン性単量体から選ばれるものが好ましく、具体的には、 エチレン、プロピレン、1-ブテン、2-ブテン、塩化 ビニル、塩化ビニリデンなどがあげられる。

本発明の含フッ素接着剤に用いられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体中のヒドロキシル基の含有率は、重合体中の単量体の全量の 0 . 0 5 ~ 3 0 モル%である。

ヒドロキシル基の含有率は、接着される基材の種類、 形状、接着の目的、用途、必要とされる接着力、接着剤 0 形態と接着方法などの違いにより適宜選択されるが、 好ましくは 0 . 0 5 ~ 2 0 モル%、とくに好ましくは 0 . 1 ~ 1 0 モル%である。

ヒドロキシル基の含有率が 0 . 0 5 モル%未満であると他の基材との接着性が充分えられにくく、薬品の浸透で温度変化などによる剥離などをおこしやすい。また、3 0 モル%を超えると耐熱性を低下させ、高温での加工時の接着不良や着色や発泡、高温での使用時の分解による、剥離や着色・発泡、溶出などを起こしやすい。

本発明の含フッ素接着剤は、含フッ素エチレン性単量
20 体(b)の種類、組合せ、組成比などを選ぶことによって樹脂状のもの、エラストマー状のもののどちらにもなりうる。接着の目的や用途、積層体の目的や用途に応じて、接着剤の性状は適宜選択できる。

本発明の含フッ素接着剤において、用いられるヒドロ 25 キシル基を有する含フッ素エチレン性重合体の好ましい 具体例としては、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチ レン性単量体(a)0.05~30モル%とテトラフル オロエチレン70~99.95モル%との共重合体(い わゆるヒドロキシル基を有するポリテトラフルオロエチレン(ヒドロキシル基を有する P T F E ))があげられ、単量体の全量に対してヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体(a)を 0. 0 5 ~ 3 0 モル % 含み、さらに該(a)を除く単量体の全量に対して、テトラフルオロエチレン 8 5 ~ 9 9. 7 モル % と前記式(3)

 $CF_2 = CF - R_f^3 \qquad (3)$ 

 $\left[R_f^{\ 2}$ は  $-CF_3$ または  $OR_f^{\ 4}$   $\left(R_f^{\ 4}$  は 炭素数  $1\sim 5$  の パーフルオロアルキル基)を 表わす  $\left[R_f^{\ 4}\right]$ 

- で示される単量体 0 . 3 ~ 1 5 モル % との共重合体 (ヒ 10 ドロキシル基を有するテトラフルオロエチレン-パーフ ルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体(ヒドロキ シル基を有するPFA)またはヒドロキシル基を有する テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共 重合体(ヒドロキシル基を有するFEP))、ヒドロキ シル基を有する含フッ素エチレン性単量体(a)を単量 体の全量に対し0.05~30モル%含み、さらに単量 体(a)を除いた単量体の全量に対して、テトラフルオ ロエチレンまたはクロロトリフルオロエチレン40~80 モル%、エチレン20~60モル%、その他の共重合可 20 能な単量体 0 ~ 1 5 モル % との共重合体 (ヒドロキシル 基を有するエチレン-テトラフルオロエチレン共重合体 (ヒドロキシル基を有するETFE) または官能基を有 するエチレン-クロロトリフルオロエチレン共重合体(ヒ ドロキシル基を有するECTFE))などがあげられる。 25
  - なお、ヒドロキシル基を有するエチレンーテトロフル オロエチレン共重合体およびエチレンークロロトリフル オロエチレン共重合体に用いられるその他の共重合可能

な単量体としては、ヘキサフルオロプロピレン、ヘキサフルオロイソブテン、 $CH_2=CF + (CF_2)_n X$ 、 $CH_2=CH + (CF_2)_n X$ (式中、Xは H、C 1 または F、n は  $1\sim 5$  の整数を表わす)、パーフルオロ(アルキルビニルエテール)類などがあげられる。

これら例示のヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体は、なかでもとくに耐熱性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁性(とくに高周波特性)、非粘着性に優れている点で好ましい。また前記例示のヒドロキシル基を含まない含フッ素ポリマー(PTFE、PFA、FEP、E(C)TFE)は、前記と同様な優れた特性をもつ反面、他の材料との接着性に関しては最も低い材料であり、接着性の改良や、他材との積層化が求められている点でもこれらの好ましいものである。

15 また、本発明の含フッ素接着剤は、ヒドロキシル基を有する含フッ化ビニリデン70~99.95モル%のの共 重合体(いわゆるヒドロキシル基を有するポリフ、単量 ニリデン(ヒドロキシル基を有するアVDF))、含みに ニリデン(ヒドロキシル基を有するアVDF))、含みに コリデン(ロキシル基を有するアVDF))、含みに コリデン(ロキシルをの全量に対して、のよみに コリデン50~99モル%、テトラフルオロエチン(a) を0.05~30モル%含み、さらに該(a)を除に を0.05~30モル%含み、さらに該(a)を を0.05~30モル%含み、さらに該(a) を0.05~30モル%含み、さらに該(な) を0.05~30モル%の合み、さらに対して を0.05~30モル%の合うの共 リフルオロエチレン1~20モル%との共 は合体の全量に対して、 は合体の全量に対して、 は合体の全量に対して、 は合体の全量に対して、 は合体の全量に対して、 は合体の全量に対して、 は合体の全量に対して、 は合体の全量に対して、 は合体の

また、本発明のエラストマー状の含フッ素接着剤の具 10 体例としては、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレ ン性単量体 (a) が単量体の全量に対して 0.05~30 モル%、該(a)成分を除く単量体に対してファ化ビニ リデンが 4 0 ~ 9 0 モル%、テトラフルオロエチレン 0 ~ 3 0 E N % 、 ヘキサフルオロプロペンが 1 0 ~ 5 0 E ル%の共重合体、該(a)成分が全モノマーのモル数の 合計に対して 0 . 0 5 ~ 3 0 モル%、該 (a) 成分を除 くモノマーのモル数の合計に対してテトラフルオロエチ レンが40~70モル%、プロピレン30~60モル%、 これらと共重合可能な成分(たとえばフッ化ビニリテン、 20 ヘキサフルオロプロピレン、クロロトリフルオロエチレ ン、パーフルオロビニルエーテル類など) 0 ~ 2 0 モル %との共重合体、テトラフルオロエチレンとパーフルオ ロビニルエーテル類とからなる重合体であって、全モノ マーのモル数の合計に対して該 ( a ) 成分が 0 . 0 5 ~ 25 30 モル%、該 (a) 成分を除く単量体に対して、テト ラフルオロエチレン40~85モル%、パーフルオロビ ニルエーテル類15~60モル%の重合体などがあげら

れる。

本発明の含フッ素接着剤は、前述のヒドロキシル基を 有する含フッ素エチレン性単量体(a)と、ヒドロキシ ル 基 を 有 さ な い 含 フ ッ 素 エ チ レ ン 性 単 量 体 ( b ) を 周 知 の重合方法で共重合することによってうることができる。 その中でも主としてラジカル共重合による方法が用いら れる。すなわち重合を開始するには、ラジカル的に進行 するものであれば手段は何ら制限されないが、たとえば 有 機 、 無 機 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 、 熱 、 光 、 あ る い は 電 離 放射線などによって開始される。重合の種類も溶液重合、 10 バ ル ク 重 合 、 懸 濁 重 合 、 乳 化 重 合 な ど を 用 い る こ と が で き る 。 ま た 、 分 子 量 は 、 重 合 に 用 い る モ ノ マ ー の 濃 度 、 重 合 開 始 剤 の 濃 度 、 連 鎖 移 動 剤 の 濃 度 、 温 度 に よ っ て 制 御される。生成する共重合体の組成は、仕込みモノマー の組成によって制御可能である。 15

本発明の含っ素接着剤は、それ自体が有する接着性と耐熱性や耐薬品性などを損なわれたには、単独でそのでは、単位である。 に用いるでは、無機質粉末、がは、の様性性では、無機質粉末、がなどのでは、はカーボンの種々の検索を関系をは、ないはカーボンの種々外のは、のできる。をは、ない、ない、のできる。をは、ない、などを配合することもできる。

25 本発明の含フッ素接着剤は、粉体やペレット、あらか じめ成形されたフィルムやシート、成形品、または水性 分散体、有機溶剤可溶体または有機溶剤分散体など種々 の形態で用いることができる。

これら種々の形状に加工された含フッ素接着剤をその他の基材と接触させ、たとえば加熱・加圧状態などに保つような操作を行なうことによってふたつの基材の良好な接着状態が形成される。

5 本発明の樹脂状の含フッ素接着剤、とくに溶融成形が可能な接着剤は、それ自身を成形材料として用いて、射出成形、押出成形、共押出成形、インフレーション成形、コーティング、金型などを用いるインサート成形などの従来公知の成形方法により、成形物を製造できる。また、フィルムやシートを製造し、このフィルムやシートを他の基材と積層して積層体を製造できる。

また、本発明のエラストマー状の含フッ素接着剤のばあいは加硫剤を混合して、加硫接着させることも可能である。加硫方法としては通常のフッ素ゴムの加硫方法である有機過酸化物加硫、ポリオール加硫、アミン加硫が採用可能である。

加硫促進剤として用いるばあいには、受酸剤として2価の金属の酸化物または水酸化物が用いられる。

有機過酸化物としてはベンゾイルパーオキサイド、ジ クロロベンゾイルパーオキサイド、ジクミルパーオキサ イド、2,5ージメチルー2,5-ジ(パーオキシベン ソエート) ヘキシンー 3 、 1 , 4 - ビス ( t e r t - ブ チルパーオキシイソプロピル)ベンゼン、ラウロイルパー オキサイド、tert-ブチルパーアセテート、2.5 - ジメチル - 2 、 5 - ジ (tert - ブチルパーオキシ) ヘキシン-3、2, 5 - ジメチル-2, 5 - ジ(t e r t 10 - ブチルパーオキシ) ヘキサン、te.rt - ブチルパー ベンゾエート、tert-ブチルパーフェニルアセテー トなどが用いられる。不飽和多官能性化合物としては、 トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、 トリメチロールプロパントリメタクリレート、ポリブタ 15 ジエンなどが用いられる。

有機塩基としては、硫酸水素テトラブチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウムブロマイド、8-ベンジルー1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンでセニウムクロライド、p-トルエンスルホン酸1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセニウムクロライド、トリオクチルメチルホスホニウムクロライド、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド、1、8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセン、ピリジン、トリブチルホスファイトなどが用いられる。

また、加硫剤としてポリヒドロキシ化合物を用いるポ

リオール加硫のばあいには、加硫促進剤として有機オニウム化合物、受酸剤として2個の金属の酸化物や水酸化物が用いられる。ポリヒドロキシ化合物として合物に用いられる公知の化合物にであり、中でも、ビスフェノールAFにでなどの芳香族ポリヒドロキシ化合物が好ましく用いられる。

有機オニウム化合物としては、フッ素ゴムのポリオール加硫に用いられる公知の化合物はすべて使用可能、あり、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライドなどの第四級ホスホニウム塩、テトラブチルアンモニウムブロマイドの銀・ボスポーウム塩、テトラブチルアンモニウム、8 - ベンジルー1,8 - ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセニウム塩、イミニウム塩、スルホニウム塩などが用いられる。

また、加硫剤としてポリアミン化合物を用いるアや水酸のはあいには受酸剤として2価の酸化物フス酸化物のでははする。ポリアミン化合物としてははすり、化合物の化合物の化合物の化合物のであり、ヘキサメチレンジアミンなどが用いられる。要針、シウム、カルシウム、亜鉛、鉛などの酸化物をは、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛などの酸化物をは、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛などのまたは水酸化物が用いられる。

こうしてえられたエラストマー状の含フッ素接着剤は 押出し、共押出し、カレンダー、コーティング、金型な どを用いるインサート成形などの従来公知の方法により

20

25

10 以上にあげた本発明の種々の含フッ素接着剤は、粉体の表面処理や塗料としても使用可能である。

本発明の第2は、本発明の含フッ素接着剤を用いて成形してなる含フッ素接着性フィルムである。

複合材料の開発、接着作業の合理化、自動化、公害防

止の観点から、ホットメルト接着剤は進歩してきたが、一般のホットメルト接着剤はアプリケーターの使用が必要条件となる。これに対し、フィルム状接着剤は、アプリケーターを必要とせず基材の上にまたは間に挟み込み熱圧着することにより接着でき、工程的にも有利である。

また、基材の全面に均一な接着層を形成するため、接着むらのない均一な接着力がえられ、相溶性のないまたはわるい基材にも対応できる。

また、さらに種々の形状にカットして使用でき、作業 10 ロスが少なく作業環境もよく、コスト的にも有利である。

本発明の含フッ素接着性フィルムは以上の利点を同様に有しているものである。

` 本 発 明 の 含 フ ッ 素 接 着 性 フ ィ ル ム は ...

(a) ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量 15 体の少なくとも 1 種の単量体 0 . 0 5 ~ 3 0 モル%と (b) 該 (a) 成分と共重合可能な含フッ素エチレン性 単量体のうちの少なくとも 1 種の単量体 7 0 ~ 9 9 . 9 5 モル%

とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ 素エチレン性重合体を成形してなる含フッ素接着性フィ ルムであり、表面処理や一般の接着剤の使用を行なわな くとも、他の種々の基材と接着させることができ、それ によって基材にフッ素ポリマーの優れた特性を与えうる。

前述に示した含フッ素接着剤のなかから、用途や目的、 フィルム製造工程、接着方法に応じて種々の接着剤を用いた接着性フィルムの製造が可能であるが、接着性フィルム自体が耐熱性、耐薬品性、機械特性、非粘着性などを有すること、溶融成形などに代表される効率的なフィ

15

ルム成形が可能であり、良好な成形性をもち、薄膜化や 均一化が可能であること、また種々の熱圧着法により溶 融し、種々の基材に強固に、きれいに接着させることが できること、などの理由で、請求の範囲第5、6、7ま たは8項記載の接着剤を用いて成形した含フッ素接着性 フィルムが好ましい。

本発明の含フッ素接着性フィルムの厚さは、目的や用途により選択され、とくに限定されないが、 $10 \sim 3000$   $\mu$  m のものが用いられ、好ましくは  $20 \sim 500$   $\mu$  m、とくに好ましくは  $40 \sim 300$   $\mu$  m である。

薄すぎるフィルムは、特殊な製造方法が必要であったり、接着操作を行なうときの取扱いが困難でしわや破損、外観不良が起こりやすっく、また接着強度、機械的強度、耐薬品性、耐候性の点でも不充分となるばあいがある。 厚すぎるフィルムはコスト、接合して一体化するときの作業性の点で不利となる。

本発明の含フッ素接着性フィルムの第2は、

本発明の(A-1)、(B-1)を積層してなる接着性フィルムにおいて側鎖に官能基を有さない含フッ素エチレン性重合体(B-1)は具体的にはPTFE、PFA、FEP、ETFE、ECTFE、PVDF、フッ化ビニリデン系共重合体が前述の含フッ素ポリマーの優れた特性を、基材、基材を含めた積層物に与えることができ、好ましい。

本発明の2層の積層体からなる含フッ素接着性フィルムは目的、用途、加工方法などにより種々選択できるが、 2層の各層は、互いに接着性、相溶性の良好な組合せが 好ましい。

具体的には、2層のうち接着性を有する層(A-1)は、含フッ素重合体からなる層(B-1)と同等のモノマー構成、組成に、接着性を付与するヒドロキシル基を15 有する含フッ素エチレン性単量体(a)を共重合してえられる重合体から選択されることが好ましい。

さらに具体的には、

- i) (A-1) 請求の範囲第4項記載の接着剤 (いわゆるヒドロキシル基を有する P T F E ) または 請求の範囲第5項記載の接着剤 (いわゆるヒ ドロキシル基を有する P F A または F E P ) からなる層と
- (B-1) PTFE、PFAおよびFEPよりなる 群から選ばれた少なくとも1種の重合体から なる層とを積層してなる含フッ素接着性フィ ルムが、耐熱性において最も高く、耐薬品性、 非粘着性、低摩擦性、電気絶縁性などの優れ た特性を有している点で好ましい。

- ii) (A-1)請求の範囲第6項記載の接着剤(いわゆるヒドロキシル基を有するETFE)からなる層と
- (B-1) ETFEからなる層とを積層してなる含フッ素接着性フィルムが、優れた耐熱性、耐薬品性、機械的性質などに加え、溶融成形加工性に優れている点で好ましい。
- iii)(A-1)請求の範囲第7項記載の接着剤(いわゆ るヒドロキシル基を有するPVDF)、請求 の範囲第8項記載の接着剤から選ばれる少な くとも1種からなる層と
- (B-1) PVDF、フッ化ビニリデン系共重合体よりなる群から選ばれた少なくとも1種の重合体からなる層を積層してえられる含フッ素接着性フィルムが耐候性、成形加工性に優れている点で好ましい。

本発明の 2 層からなる含フッ素接着性フィルムの厚さは、目的や用途により選択され、とくに限定されないが、 2 層合わせて 2 0 ~ 5 0 0 0 μm、好ましくは 4 0 ~ 1 0 0 0 20 μm、とくに好ましくは 5 0 ~ 5 0 0 μm である。

各層の厚みは、接着層(A-1) 5~1 0 0 0 μm、 含ファ素ポリマー層(B-1) 1 5~4 9 9 5 μm 程度 のものが使用でき、好ましくは接着層(A-1) 1 0~ 5 0 0 μm、含ファ素ポリマー層(B-1) 3 0~9 9 0 μm、とくに好ましくは(A-1) 1 0~2 0 0 μm、 (B-1) 4 0~4 9 0 μmである。

本発明においては、含フッ素接着性フィルム中に特性を損なわない範囲で適当な補強剤、充填剤、安定剤、紫

外線吸収剤、顔料その他適宜添加剤を含有せしめることも可能である。かかる添加剤によって、熱安定性の改良、表面硬度の改良、耐摩耗性の改良、耐候性の改良、帯電性の改良、その他を向上せしめることも可能である。

本発明の含フッ素接着性フィルムは、それに用いた重合体の種類や、目的となるフィルムの形状により、熱溶融法、押出法、切削法、溶剤キャスティング、粉体、水性または有機溶剤分散体を塗装したのち連続した皮膜とし、フィルムをうる方法など種々の製法によりうることができる。

たとえば、請求の範囲第4項記載(ヒドロキシル基を有するPTFE)のような溶融成形が困難な接着剤は、 圧縮成形、押出成形(ラム押出、ペースト押出と圧延加工など)などにより成形でき、また、請求の範囲第5項、 6、7または8で記載された重合体のように溶融成形可能な接着剤においては、圧縮成形、押出成形などが採用され、とくに生産性、品質面などの理由から溶融押出成形が好ましい方法である。

本発明の(A-1)と(B-1)の2層からなる接着
20 性フィルムの接合一体化は、(A-1)と(B-1)の
それぞれの成形フィルムを重ね合わせて圧縮成形する方法、また一方の成形フィルム上に他方を塗装する方法、
多層共押出成形法により、フィルム成形と同時に接合一体化を達成する方法などが採用でき、なかでも生産性や
25 品質面で多層共押出成形法が好ましい。

本発明の含フッ素接着性フィルムの他の基材との接着は、加熱などによる熱活性化によって達成され、さらには熱溶融接着が好ましい。代表的な接着方法として熱ロー

ル法や、熱プレス法であり、その他、高周波加熱法、マイクロ法、真空圧着法(真空プレスなど)、空気圧法などがあり、相手基材の種類や形状やフィルムの状態と種類などによって適宜選択できる。

本発明の含フッ素接着性フィルムは、前記のごとく種々 5 の形状、大きさ、厚さなどにより構成され、種々の基材 に対する優れた接着性と、含ファ素ポリマーのもつ優れ た特性により、広範囲の用途に使用されうる。たとえば、 金属製の管や棒の外装または内装保護被覆のごとき管状、 平板状、屈曲板状、わん曲板状、その他適宜である。用 10 途 の 具 体 例 と し て は 、 化 学 プ ラ ン ト 配 管 に 巻 き つ け る 防 食テープ、同じく罐体の底部に巻く防食テープ、船舶の デッキなどの配管の防食を目的としたテープ、その他の 配管用防食テープ、看板、農業用その他の温室の屋根あ る い は 側 壁 、 外 装 材 、 太 陽 電 池 の 表 面 の よ う な 耐 候 性 を 15 付与する用途、また耐汚染性の優れた内装材にも適して い る 。 さ ら に 、 食 品 包 装 、 薬 品 包 装 の よ う な 耐 薬 品 性 を 必要とする用途にも使用できる。

また、コピー機、プリンターなどの定着ロールや加圧
20 ロール、食品加工装置、調理機器などの非粘着性・低摩擦性を必要とする用途、プリント基板などの電気特性を必要とする用途、撥水ガラスなどの撥水性を必要とする用途、その他液晶ディスプレイなどの液晶関連材料、自動車関連材料などに使用できる。

25 本発明の第3は、本発明の含フッ素接着剤と基材と接着してなる積層体に関するものである。

本発明のヒドロキシル基を有する含フッ素重合体からなる接着剤は、基材に表面処理などを行なわずとも直接

種々の無機材料や有機材料などの基材と良好な接着性を有し、種々の積層体を形成することができる。

本発明の積層体の第1は、

(A-2) 請求の範囲第1項記載のヒドロキシル基を有 する含フッ素重合体からなる接着剤と (C-1) 無機材料とからなる積層体 である。

無機材料(C-1)は具体的には、金属系材料やシリコン系材料、その他セラミックス、ホウ素系材料、炭素10 系材料などがあげられる。

金属系材料は金属および2種以上の金属による合金類、金属酸化物、金属水酸化物、炭酸塩、硫酸塩などの金属塩類も含まれる。

そのなかでも金属および金属酸化物、合金類が接着性 15 においてより好ましい。

本発明の積層体において、用いられる金属系材料(C-1)の種類は、アルミニウム、鉄、ニッケル、チタン、モリブテン、マグネシウム、マンガン、銅、銀、鉛、スズ、クロム、ベリリウム、タングステン、コバルトなど金属や金属化合物およびこれらの2種以上からなる合金類などがあげられ、目的や用途により選択できる。

合金類の具体例としては炭素鋼、Ni鋼、Cr鋼、Ni-Cr鋼、Cr-Mo鋼、ステンレス鋼、ケイ素鋼、パーマロイなどの合金鋼、Al-Cl、Al-Mg、Al-Si-Cu-Ni-Mgなどのアルミニウム合金、黄銅、青銅(ブロンズ)、珪素青銅、珪素黄銅、洋白、ニッケル青銅などの銅合金、ニッケルマンガン(Dニッケル)、ニッケルーアルミニ

ウム(2ニッケル)、ニッケル-珪素、モネルメタル、 コンスタンタン、ニクロムインコネル、ハステロイなど のニッケル合金などがあげられる。

また、金属の腐食防止などを目的として、金属表面に電気メッキ、クロマイジンク、かりかけない。 カロライジング、シェラダイジグ、溶射などを施して他の金属を被膜したり、リン酸塩処理によりい 酸塩皮膜を形成させたり、陽極酸化や加熱酸化により金属酸化物を形成させたり、電気化学的防食を施してもよい。

さらに、接着性をさらに向上させることを目的として、 金属表面をリン酸塩、硫酸、クロム酸、シュウ酸などに よる化成処理を施したり、サンドブラスト、ショットブ ラスト、グリットブラスト、ホーニンク、ペーパースク ラッチ、ワイヤースクラッチ、ヘアーライン処理などの 表面租面化処理を施してもよく、意匠性を目的としてもよ 金属表面に、着色、印刷、エッチングなどを施してもよ

なお、接着性がより良好で、含フッ素ポリマーを積層 20 することにより優れた機能を付与することが求められているものとして、アルミニウム系金属材料、鉄系金属材料が好ましい。

シリコン系材料とは、ガラス系材料、単結晶シリコン、 多結晶シリコン、アモルファスシリコン、粘土類、セメ 25 ントなどがあげられ、そのなかでもガラス系材料が接着 性も良好でかつ、フッ素ポリマーを積層することにより 優れた機能を付与することが求められている点で好まし い。 本発明の含フッ素接着剤(A-2)と無機材料(C-1)からなる積層体において好ましい組合せの具体例は、i)(A-2)請求の範囲第4、5、6、7または8項記載の含フッ素接着剤と

5 (C-1)アルミニウム系金属材料

からなる積層体があげられる。アルミニウム系金属材料としては、純アルミニウム、アルミニウムの酸化物、CuーViーMg系、AlーSi系、AlーMg系およびAlーCuーNiーMg系、AlーSiーCuーNiーMg系、AlーSiーCuーNiーMg系、AlーSiーCuーNiーMg系などののまたは展伸用のアルミニウム合金を用いることを用いまたは展伸用のアルミニウムをまたはアルミニウムまたはアルミニウムまたはアルミニウムまたはアルミニウムまたはアルミニウムを用いてウム合金表面に防食、表面硬化、接着性の向上などのウム合金表面に防食、シュウ酸、硫酸、クロム酸を用いることをできる。

- ii) (A-2) 請求の範囲第4、5、6、7、8項記載の含フッ素接着剤と
- 20 (C-1) 鉄系金属材料

25

からなる積層体があげられる。鉄系金属材料としては、 純鉄、酸化鉄、炭素鋼、Ni鋼、Cr鋼、Ni-Cr鋼、 Cr-Mo鋼、Ni-Cr-Mo鋼、ステンレス鋼、ケ イ素鋼、パーマロイ、不感磁性鋼、磁石鋼、鋳鉄類など を用いることができる。

さらに前述と同様に、表面に他の金属をメッキしたもの、たとえば溶融亜鉛メッキ鋼板、合金化溶融亜鉛メッキ鋼板、亜鉛ニッケルメッキ

25

鋼板、亜鉛アルミニウム鋼板など、浸透法、溶射法により他の金属を被膜したもの、クロム酸系やリン酸系の化成処理または加熱処理により酸化皮膜を形成させたもの、電気的防食法を施したもの(たとえばカルバニック鋼板)などを用いることができる。

- i)、ii)はそれぞれ、アルミニウム系材料や鉄系材料に耐食性、防錆性、耐薬品性、耐候性、非粘着性、摺動性を与えることができ、建材、化学プラント、食品加工、調理機器、住宅設備機器、家電製品関連部品、自動車関連部品、OA関連部品など種々の用途への展開が可能である点で好ましい。またさらに
- iii) (A-2) 請求の範囲第4、5項記載の含フッ素接着剤と

(C-1) 網系金属材料からなる積層体 は吸水性も低く、網系材料にフッ素樹脂の優れた電気特性(とくに高周波電気絶縁性)を与え、高周波用プリント基板、電気電子部品などの電気電子関連用とへの展開が可能であり好ましい対象である。

iv) (A-2) 請求の範囲第5、6、7または8項記載の含フッ素接着剤と

( C - 1 ) ガラス系材料

とからなる積層体は透明性を有し、さらにガラス表面に、 撥水性、撥油性、反射防止性、低屈折率性などを与え、 光学関連部品、液晶関連部品、建材用ガラス、ガラス調 理機器、自動車用ガラスなどに用いることができる。ま た、ガラスの破損防止の役割もはたし、照明関連機器な どに用いることができ、好ましい対象である。

また、本発明の含フッ素接着剤(A-2)と無機材料

(C) からなる積層体は、さらに接着剤側に側鎖に官能基を有さない含フッ素重合体を積層することができる。

つまり(A-4)請求項1の含フッ素接着剤と

- (B-2) 側鎖に官能基を含まない含フッ素重合体と
- 5 (C-2) 無機材料からなる積層体であって、
  - (A-4) が (B-2) と (C-2) との間に位置し、接着層を形成した積層体であり、無機材料に含フッ素ポリマーの優れた特性をより効果的に与えることができる。

このばあい、これら3層からなる積層体の接着層に用10 いる含フッ素接着剤(A-4)は、外層の含フッ素重合体(B-2)と同様の重合体でヒドロキシル基を含有するものが互いの接着性の点で好ましい。たとえば

- i) (A-4) が請求の範囲第4項または第5項記載の 接着剤、
- 15 (B-2)がPTFE、PFA、FEPから選ばれ る重合体、

(С-2) が無機材料である積層体、

- ii) ( A 4 ) が請求の範囲第 6 項記載の接着剤、
  - (B-2) METFE
- 20 (С-2) が無機材料である積層体、
  - iii) (A-4) が請求の範囲第7項または第8項記載の接着剤、
  - (B-2) が P V D F または V D F 系 共 重 合 体 か ら 選ばれる重合体、
- 25 (C-3) が無機重量である積層体が好ましい例示である。

本発明の無機材料 (C-1) との積層体において含フッ素接着剤層 (A-2) や、含フッ素重合体層 (B-2)

に接着性やその他含フッ素ポリマーの特性を損なわない範囲で適当な補強剤、充填剤、安定剤、紫外線吸収剤、 顔料その他適宜添加剤を含有せしめることも可能である。 かかる添加剤によって、熱安定性の改良、表面硬度の改良、耐摩耗性の改良、耐候性の改良、帯電性の改良、そ の他の性質を向上せしめることも可能である。

本発明の積層体の第2は、

(A-3) 請求の範囲第1項記載のヒドロキシル基含有含フッ素重合体からなる接着剤

10 (D-1) 含フッ素ポリマーを除く有機材料とからなる 積層体である。

つまり本発明の含フッ素接着剤(A-3)は含まれる ヒドロキシル基の効果により含フッ素ポリマー以外の有機材料においても、良好な接着性を与える。

15 本発明の積層体における有機材料とは、合成樹脂、合成ゴム、合成繊維、合成皮革などの合成高分子材料、天然ゴム、天然繊維、木材、紙類、皮革類などの天然の有機物、または、それらの複合物である。

そのなかでも、非フッ素系ポリマー材料が含フッ素ポ 20 リマーと積層することにより、互いの欠点となる性能を 補い合い、種々の用途に用いられる点で好ましい。

非ファ素系ポリマーは、たとえばポリエステル、ポリアミド、ポリフェニレンスルフィド、アクリル系、酢ビ系、ポリオレフィン、塩ビ系、ポリカーボネート、スチレン系、ポリウレタン、ABS、ポリイミド、ポリアミド、PES、ポリスルホン、PPO、ポリアラミド、ポリアセタール、ポリエーテルイミド、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、アミ

ノ樹脂、不飽和ポリエステル、セロハンなどがあげられる。

それらのなかでも分子中に官能基または極性基を有するポリマー材料が本発明の接着剤との接着性において素樹ましく、さらに耐熱性の高いポリマー材料が、フッ素樹脂の高い成形温度にも耐え、積層体全体の耐熱性を維持し、含フッ素ポリマーの優れた特性とその他のポリマー材料の特徴を合わせもった積層体をうることができる点で好ましい。

- 20 本発明の含フッ素接着剤(A-3)と有機材料(D-1)とからなる積層体において、各層に接着性やその他の含フッ素ポリマーの特性を損なわない範囲で適当な補強剤、充填剤、安定剤、紫外線吸収剤、顔料、その他適宜添加剤を含有せしめることも可能である。かかる。かかるが加生の改良、耐候性の改良、帯電性の改良、その他を向上せしめることも可能である。

本発明の稽層体の製法は、含フッ素接着剤の種類形態、

無機材料の種類や形状、有機材料の種類や形状によって適宜選択される。

たとえば、含フッ素接着剤を用いて請求の範囲第9項や第11項に記載されているは有機材料と重ね合わる方法とが、無機または有機材料と重ね合う方法とが、無機材料の上に、含フッ素接着剤を体、物体、有機溶剤分散体、有機溶剤可溶体、粉体との形態とし、強布し、加熱などによる熱活性化をも方と、形態とし、強布し、加熱などによる熱活性化をも方法・できる。

これらの方法により本発明の積層体はホース、パイプ、 15 チューブ、シート、シール、ガスケット、パッキング、 フィルム、タンク、ローラー、ボトル、容器などの形状 に成形できる。

## 実 施 例

つぎに本発明を参考例、実施例に基づいて説明するが、 20 本発明はこれらのみに限定されるものではない。

#### 合成例 1

(ヒドロキシル基を有するPFAの合成)

撹拌機、バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた 6 リットルのガラスライニング製オートクレーブに純水 1 5 0 0 m l を入れ、窒素ガスで充分置換したのち、真空にし、 1, 2 - ジクロロー 1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタン(R-1 1 4) 1 5 0 0 gを仕込んだ。

ついで、パーフルオロー(1,1,9,9-テトラハ

15

イドロー 2 、 5 ービストリフルオロメチルー 3 、 6 ージ オキサー 8 ーノネノール) (式 7 )

$$\begin{array}{ccc}
\mathsf{CF_3} & \mathsf{CF_3} \\
\mathsf{I} & \mathsf{I}
\end{array}$$

$$\mathsf{CH_2} = \mathsf{CFCF_2} \, \mathsf{OCFCF_2} \, \mathsf{OCFCH_2OH} \qquad (7)$$

の 5 . 0 g 、パーフルオロ(プロピルビニルエーテル) 5 ( P P V E ) 1 3 0 g 、メタノール 1 8 0 g を窒素ガス を用いて圧入し、系内の温度を 3 5 ℃に保った。

撹拌を行ないながらテトラフルオロエチレンガス (TFE)
 を内圧が 8. 0 k g f / c m <sup>2</sup>G となるように圧入した。
 ついで、ジーnープロピルパーオキシジカーボネートの
 50%メタノール溶液 0. 5 g を窒素を用いて圧入して反応を開始した。

重合反応の進行に伴って圧力が低下するので、7.5kgf  $/cm^2G$  まで低下した時点でテトラフルオロエチレンガスで 8.0kgf  $/cm^2$  まで再加圧し、降圧、昇圧を繰り返した。

テトラフルオロエチレンの供給を続けながら、重合開始からテトラフルオロエチレンガスが約60g消費されるごとに、前記のヒドロキシ基を有する含フッ素エチレン性単量体(前記式(7)で示される化合物)の2.5gを計9回(計22.5g)圧入して重合を継続し、重合開始よりテトラフルオロエチレンが約600g消費された時点で供給を止めオートクレーブを冷却し、未反応モノマーおよびR-114を放出した。

えられた共重合体を水洗、メタノール洗浄を行なった 25 のち、真空乾燥することにより 7 1 0 g の白色固体をえ た。えられた共重合体の組成は <sup>19</sup> F - N M R 分析、 I R 分析によりTFE/PPVE/(式(7)で示されるヒドロキシ基を有する含フッ素エチレン性単量体)=97. 0 / 2 . 0 / 1 . 0 モル%であった。また、赤外スペクトルは3620~3400cm<sup>-1</sup>に-0Hの特性吸収が 5 観測された。DSC分析によりTm=305℃、DTGA分析により分解開始点365℃、1%熱分解温度Td=375℃であった。高化式フローテスターを用いて直径~2mm、長さ8mmのノズルを用い、372℃で予熱5分間、荷重7kgf/cm<sup>2</sup>でメルトフローレートを測定したところ32g/10minであった。

えられた白色粉末を2軸押出機(東洋精機(株)ラボプラストミル)にて350~370℃で押出しを行ないペレットを作製した。

合成例 2

20

25

15 (ヒドロキシル基を有するPFAの合成)

温度を35℃に保った。

撹拌機、バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた 6 リットルのガラスライニング製オートクレーブに純水 1 5 0 0 m 1 を入れ、窒素ガスで充分置換したのち、真空にし、 1、2 - ジクロロー 1、 1、 2、 2 - テトラフルオロエタン(R-114) 1500gを仕込んだ。

ついで、パーフルオロー(1,1,8,9-テトラハイドロー2.5-ビストリフルオロメチルー3.6-ジオキサー8-ノネノール)(式(7))の2.5g、パーフルオロ(プロピルビニルエーテル)(PPVE)132g、メタノール230gを窒素ガスを用いて圧入し、系内の

撹拌を行ないながらテトラフルオロエチレンガス(TFE) を内圧が8.0kgf/cm<sup>2</sup>G となるように圧入した。 ついで、ジーn - プロピルパーオキシジカーボネートの50%メタノール溶液0.5gを窒素を用いて圧入して反応を開始した。

重合反応の進行に伴って圧力が低下するので、 7 . 5 k g f / c m <sup>2</sup>G まで低下した時点でテトラフルオロエチレンガスで 8 . 0 k g f / c m <sup>2</sup>まで再加圧し、降圧、昇圧を繰り返した。

テトラフルオロエチレンの供給を続けながら、重合開始からテトラフルオロエチレンガスが約60g消費されるごとに、前記のヒドロキシ基を有する含フッ素エシン性単量体(前記式(7)で示される化合物)の1.23gを計9回(計11.10g)圧入して重合を継続し、重合開始よりテトラフルオロエチレンが約600g消費された時点で供給を止めオートクレーブを冷却し、未反応15.4フマーおよびR-114を放出した。

えられた共重合体を水洗、メタノール洗浄を行なったのち、真空乾燥することにより680gの白色固体をえた。えられた共重合体の組成は<sup>19</sup>F - NMR分析、1R分析によりTFE/PPVE/(式(7)で示されると20 ドロキシ基を有する含フッ素エチレン性単量体)=97.6/2.0/0.4 モル%であった。また、赤外スペクトルは3620~3400cm<sup>-1</sup>に-OHの特性吸収が観測された。DSC分析によりTm=310℃、DTGA分析により分解開始温度368℃、1%熱分解温度Td25=375℃であった。高化式フローテスターを用いてきる分間、荷重7kgf/cm<sup>2</sup>でメルトフローレートを測定したところ42g/10minであった。

えられた白色粉末を2軸押出機(東洋精機(株)ラボプラストミル)にて350~370℃で押出しを行ないペレットを作製した。

合成例3

10

25

5 (官能基を含まないPFAの合成)

参考例1において、パーフルオロ(1、1、9、9 - テトラハイドロー2、5 - ビストリフルオロメチルー3、6 - ジオキサー8 - ノネノール)(式 (7) で示される化合物)を用いないこと、さらにメタノールを240g使用すること以外は、参考例1と同様にして合成を行ない、官能基を含まないPFA597gをえた。

参考例1と同様にして、えられたPFAを分析したと ころ

TFE/PPVE=98.2/1.8 €ν%

15 T m = 3 1 0 %

T d = 4 6 9 ℃ (1 % 重量減)

 $\lambda \nu + 7 \rho - \nu - 1 = 2 4 g / 1 0 m i n$ 

であった。

えられた白色粉末を合成例1と同様にて押出を行ない20 ペレットを作製した。

合成例 4

(メチルエステル基を有するPFAの合成)

撹拌機、バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた 6 リットルのガラスライニング製オートクレーブに純水 1 5 0 0 m l を入れ、窒素ガスで充分置換したのち、真空にし、 1 . 2 - ジクロロー1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタン(R-114) 1 5 0 0 gを仕込んだ。

ついで、パーフルオロー(9、9-ジハイドロー2、

10

15

5 - ビストリフルオロメチル- 3 , 6 - ジオキサ - 8 -ノネン酸)メチル (式 8 )

$$CF_3 CF_3 | CF_3 | CH_2 = CFCF_2 OCFCOOCH_3$$
 (8)

の 2 7 g、パーフルオロ(プロピルビニルエーテル) (PPVE) 1 3 0 g、メタノール 2 2 0 g を窒素ガス を用いて圧入し、系内の温度を 3 5 ℃に保った。

撹拌を行ないながらテトラフルオロエチレンガス(TFE)を内圧が 8 . 0 k g f / c m 2 G となるように圧入した。ついで、ジーn - プロピルパーオキシジカーボネートの5 0 % メタノール溶液 0 . 5 g を窒素を用いて圧入して反応を開始した。

重合反応の進行に伴って圧力が低下するので、7.5 kgf /  $cm^2G$  まで低下した時点でテトラフルオロエチレンガスで 8.0 kgf /  $cm^2$  まで再加圧し、降圧、昇圧を繰り返した。

テトラフルオロエチレンの供給を続けながら、重合開始からテトラフルオロエチレンガスが約60g消費エイるごとに、前記のヒドロキシ基を有する含フッ素エレン性単量体(前記式(7)で示される化合物)の2.7gを計9回(計24.3g)圧入して重合を継続し、重合開始よりテトラフルオロエチレンが約600g消費に時点で供給を止めオートクレーブを冷却し、未反応ナマーおよびR-114を放出した。

えられた共重合体を水洗、メタノール洗浄を行なった
 のち、真空乾燥することにより710gの白色固体をえた。えられた共重合体の組成は19F-NMR分析、IR

分析によりTFE/PPVE/(式(8)で示されるメチルエステル基を有する含フッ素エチレン性単量体)=97.8/1.0/1.2モル%であった。また、赤外スペクトルは1795cm<sup>-1</sup>に一COOMeの特性吸収が観測された。DSC分析によりTm=308℃、DTGA分析により1%熱分解温度Td=376℃であった。高化式フローテスターを用いて直径2mm、長さ8mmのノズルを用い、372℃で予熱5分間、荷重7kgf/cm²でメルトフローレートを測定したところ29g/10minであった。

- 合成例 5

(カルボキシル基を有するPFAの合成)

合成例 4 でえたメチルエステル基を有する P F A の白色粉末 1 0 g を、N a O H 4 0 g をメタノール 6 0 0 m l 、 水 2 0 0 m l 混合溶剤に溶かしたものに加え、 7 0 ~ 7 5 ℃で 5 時間撹拌した。

冷却後、2N-HCl水を溶液のpHが2となるまで加え、3時間撹拌した。

白色粉末をとり出し、水洗、メタノール洗浄を行い、 20 100℃で乾燥した。

I R 分析よりカルボキシル基のカルボニル基の吸収が 1 7 0 0 c m<sup>-1</sup>に、O H 基の吸収が 3 2 0 0 ~ 3 7 0 0 c m<sup>-1</sup>に新たに観測された。

合成例6

25 (フッ素を有さない官能基含有単量体を用いた含フッ素 重合体の合成)

撹拌機、バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた1リットルのステンレス製オートクレーブに、酢酸ブチル250g、

ピバリン酸ビニル(VPi)36.4g、フッ素を有さないヒドロキシル基含有単量体として、4-ヒドロキシルプチルビニルエーテル(HBVE)32.5g、イソプロポキシカルボニルパーオキサイド4.0gを仕込み、0℃に氷冷し、窒素ガスで充填置換したのち真空にし、イソプチレン(IB)47.5gとテトラフルオロエチレン(TFE)142gを仕込んだ。

撹拌を行いながら40℃に加熱し、30時間反応させ、 反応容器内圧力が2.0kg/cm<sup>2</sup>以下に下かった時点 で反応を停止した。オートクレーブを冷却し、未反応の ガスモノマーを放出したところ、含フッ素共重合体の酢 酸ブチル溶液がえられた。ポリマー濃度は45%であっ た。

えられた含フッ素共重合体の酢酸ブチル溶液から、再 15 沈法により含フッ素共重合体を取り出し、充分減圧乾燥させることにより単離した。 <sup>1</sup>H - N M R 、 <sup>19</sup>F - N M R 元素分析によりえられた含フッ素共重合体を分析したところ、TFE/IB/VPi/HBVE=44/34/ 15/7モルからなる共重合体であった。

## 20 参考例 1

25

(ヒドロキシル基を有する P F A のフィルムの作製) 合成例 1 でえた 8 . 0 g のペレットを 1 0 0 m m ゆの 金型に入れ 3 5 0 ℃に設定したプレス機にセットし予熱 を 3 0 分行なったのち、 7 0 k g / c m <sup>2</sup>で 1 分間圧縮成 形を行ない、厚さ 0 . 5 m m のフィルムをえた。 参考例 2

(ヒドロキシル基を有するPFAのフィルムの作製) 合成例 2 でえたペレットを用いたこと以外は参考例 1 と同様にして厚さ 0 . 5 m m の フィルムをえた。 参考 例 3

(官能基を含まない PFAのフィルムの作製)

合成例 3 でえたペレットを用いたこと以外は参考例 1 と同様にして厚さ 0 . 5 m m のフィルムをえた。

参考例 4

(ヒドロキシル基を有する P F A の 押 出 に よる フィ ル ム の 作 製 )

合成例 2 でえたペレットを用いて、単軸押出機(東洋 10 精機(株)ラボプラストミル)にて 3 6 0 ℃~ 3 8 0 ℃、 ロール温度 1 2 0 ℃で押出を行ない、巾 1 0 c m 、厚さ 1 0 0 ~ 1 5 0 μ m の フィルムをえた。

(官能基を含まない P F A の押出によるフィルムの作製) 6成例 3 でえたペレットを用いたこと以外は参考例 4と同様にして巾 1 0 c m、厚さ 1 0 0 ~ 1 5 0 μ m のフィルムをえた。

参考例6

参考例5

(ヒドロキシル基を有するPFAとPTFEとの積層フ20 ィルム)

参考例 1 でえたヒドロキシル基を有する P F A フィルムと厚さ 0 . 5 m m の P T F E フィルムを重ね合わせ、参考例 1 と同様にして圧縮成形した。

2 層は互いに強固に接着していた。

25 参考例 7

(メチルエステル基を有する P F A フィルムの作成) 合成例 4 でえた白色粉末 8 . 0 g を用い、参考例 1 と 同様にして厚さ 0 . 5 m m のフィルムをえた。

#### 寒 施 例 1 ~ 4

(ヒドロキシル基を有する P F A と金属との接着性試験)金属板として、厚さ 0 . 5 m m の脱脂したクロム酸、処理アルミ、純アルミ、鋼板を用いて、ヒドロキシル基を有する P F A フィルム(参考例 1 、 2 のフィルム)との接着性試験を以下のように行なった。結果を表 1 に示した。

## (剥離試験用の試験片の作製)

図1に示すように参考例でえたヒドロキシル基を有す a含フッ素フィルムと、厚さ 0 . 1 mmのスペーサー(ア ルミ箔)を 2 枚の金属板の間にはさみ、 3 5 0 ℃に設定 したプレス機にセットし、予熱 (2 0 分間) したのち、 5 0 kg/cm<sup>2</sup>で 1 分間加圧した。

えられた積層体の接着層はいずれも 0. 1 mmであっ 15 た。さらに積層体を巾 2.5 mmに切断し、図 1 に示すようにスペーサー部分をT型に曲げ、剥離試験用の試験片とした。

### (剥離試験)

J I S K 6 8 5 4 - 1 9 7 7 の T 型剥離試験方法に 20 基づき、オリエンテック (株) 製テンシロン万能試験機を用い、室温下、クロスヘットスピード 5 0 m m / m i n で測定した。測定は最大剥離強度 (k g f / 2 5 m m) と最小剥離強度 (k g f / 2 5 m m) を示した。 比較例 1 ~ 3

25 (官能基を含まないPFAと金属との接着性試験)

参考例 1 、 2 のヒドロキシル基を有する P F A フィルムにかえて参考例 3 でえた官能基を含まない P F A フィルムを用いたこと以外は実施例 1 と同様にして試験片の

作製および剥離試験を行なった。結果を表1に示した。 実施例6~7

(ヒドロキシル基を有する P F A とガラスとの接着性試験)

5 ガラス板として30×20×5mmのパイレックスガラスを用いて、ヒドロキシル基を有するPFAとの接着性試験を以下のように行なった。

さらに接着後の積層体の耐温水性試験およびメタノール浸漬試験も行なった。結果を表2に示した。

10 (引張剪断試験用の試験片の作製)

図 2 に示すように参考例でえたヒドロキシル基を有する P F A フィルム ( 2 0 × 1 0 m m ) をパイレックスガラス板の間にはさみ、 3 k g の荷重をのせ、電気炉のなかで 3 5 0 ℃、 3 0 分間放置し、試験片をえた。接着層の膜厚は、スペーサーにより 0 . 1 m m に調整した。

(接着強度)

15

引張剪断法により接着強度を測定した。図3に示すようなサンプル形状にあわせた試験用治具をオリエンテック(株)性テンシロン万能試験機にセットし、クロスへ20 ッドスピード20mm/minで引張剪断試験を行なった。測定は最大接着強度(kgf/cm²)を示した。(耐温水性試験)

前記に示した方法で作製した試験片を用いて、50℃ の温水に浸漬し、6時間後の接着性を観察し、72時間 後の接着強度(kgf/cm²)を測定した。

(メタノール浸漬試験)

前記に示した方法で作製した試験片を用いて室温でメタノール中に浸漬させ接着性を観察した。

### 比較例4

(官能基を含まない P F A とガラスとの接着性試験)参考例 1、2のヒドロキシル基を有する P F A フィルムにかえて参考例 3 でえた官能基を含まない P F A フィルルムを用いたこと以外は実施例 6 と同様にして試験片の作製および各種試験を行なった。

### 実施例8

25

(ヒドロキシル基を有する P F A とステンレスとの接着) 金属板として、長さ 1 5 0 m m 、幅 7 0 m m 、厚さ 0.10 5 m m の脱脂した S U S 3 0 4 鋼板を用いて以下のようにしてラミネート試験板を作成した。 参考例 4 でえたヒドロキシル基を含む P F A フィルムと参考例 5 でえた官能基を含まない P F A フィルムを前記 S U S 板と同じサイズに切断した。

さらに離型用フィルムとしてポリイミドフィルム(デュポン製カプトン200-H)も同様のサイズに切断した。ついで、図4に示すようにSUS板2枚の間に、前記のヒドロキシル基含有PFAフィルム、官能基を含まないPFAフィルム、ポリイミドフィルムをはさみ、350
 ℃に設定したプレス機にセットし、予熱(20分間)したのち、50kg/cm²で1分間加圧した。

冷却後、ポリイミドフィルムに接するSUS板(図4中の符号1)を取り除いたところ、ポリイミドフィルムが官能基を含まないPFAフィルム(図4中の符号4)の界面で自然剥離した。

その結果、図 5 に示したようなヒドロキシル基を有する P F A フィルム (図 5 中の符号 2 ) を接着層とした、透明性の良好な S U S 板 (図 5 中の符号 1 ) と P F A フ

ィルム(図5中の符号3)との3層積層体がえられた。 さらに、えられた図5のPFAラミネート板にカッターナイフで素地に達するまで1mm角の基盤目を100個つくり、基盤目の中央をエリクセン試験機で5mm押し出した。その結果、フィルムは全く剥離せず、素地に強固に密着した。

PFAフィルムはSUS板に強固な接着性を示した。 比較例 5

(官能基を含まない P F A フィルムとステンレスとの接 10 着)

ヒドロキシル基を有するPFAフィルムを用いないこと以外は実施例8と同様にして図6に示したSUS板と官能基を含まないPFAフィルムとの積層体をえた。

えられたラミネートSUS板は見た目では接着してい 15 るが、容易に剥離させることができた。

さらに、実施例 8 と同様にエリクセン試験を行った。 基盤目 1 0 0 個中 6 0 個において、切り目を中心に剥離 した。

実施例9

25

20 (ヒドロキシル基を有する P F A フィルムとポリイミド フィルムとの接着)

参考例 4 でえたヒドロキシル基を含む P F A フィルム、 参考例 5 でえた官能基を含まない P F A フィルムおびポリイミドフィルム(実施例 8 と同じもの)を実施例 8 と同様の大きさに切断し、図 7 に示すように S U S 板 2 枚の間にはさみ、実施例 8 と同様にしてプレス機で加熱した。冷却後 S U S 板(図 7 中の符号 1 )をはがし、図 8 に示したような積層体をえた。さらに積層体を幅 2 5 m m に切断した。

ポリイミドフィルム層(図 8 中の符号 4)とヒドロキシル機含有 P F A フィルム層(図 8 中の符号 2)の界面を一部はがし、図 9 に示す方向で、実施例 1 と同様にT型剥離試験を行なったところ、面積法による平均剥離荷重で 4 . 0 k g f / 2 5 m m の接着性を示した。比較例 6

(官能基を含まない P F A フィルムとポリイミドフィル ムとの接着)

- 10 実施例 9 でえた幅 2 5 m m の積層体のポリイミドフィルム層 (図 8 中の符号 4 ) と官能基を含まない P F A フィルム層 の界面を一部はがし、図 1 0 に示す方向で実施例 9 と同様に T 型剥離試験を行なったが、接着力を示さなかった。
- 15 実施例10

(ヒドロキシル基を含む P F A フィルムと多結晶シリコンとの接着)

長さ100mm、幅50mmの多結晶シリコン板に同じ大きさに切断したヒドロキシル基を含有するPFAフィルム(参考例4でえたもの)、官能基を含まないPFAフィルム(参考例5でえたもの)、ポリイミドフィルム(実施例8と同じもの)およびガラス板を図11に示すように重ね、ガラス板の上に1.5kgの荷重をかけ、350℃で20分間加熱した。

 多結晶シリコン板 (図 1 2 中の符号 1 ) と P F A フィルム (図 1 2 中の符号 3 ) との 3 層 積 層 体 を え た 。

PFAフィルムは多結晶シリコン板に強固な接着性を示した。

5 比較例7

(メチルエステル基を有する P F A フィルムと金属との接着性)

金属板として厚さ 0 . 5 m m の 脱脂 した純アルミニウムを用いてメチルエステル基を有する P F A フィルム(参考 例 7 のフィルム)との接着性試験を実施例 1 と同様にして行ったが、最大剥離強度においても 1 . 0 (kgf/25 m m)と接着力を示さなかった。

比較例8

(カルボキシル基を有するPFAの耐熱性)

15 合成例 5 でえられたカルボキシル基を有する P F A の分解温度を T G A 分析で測定したところ分解開始点 2 5 7 ℃、 1 % 熱分解温度 3 3 5 ℃であった。ヒドロキシル基を有する P F A より耐熱性が低いことがわかった。

さらにDTGA分析によれば融点Tm=308℃であった。つまり、融点以上での溶融加工条件では、熱分解が開始され、加工が困難であることがわかる。

比較例9

(フッ素を有さない官能基含有単量体を用いた含フッ素 重合体の耐熱性)

25 合成例 6 でえられた含フッ素共重合体の熱分解温度を TGA分析により測定したところ 1 % 熱分解温度で 2 2 0 ℃であった。合成例 6 でえたようなフッ素を有さない官 能基含有単量体を用いた含フッ素共重合体は耐熱性が低 いことがわかった。

さらに、合成例 6 でえられた含フッ素共重合体を酢酸プチルに 1 0 重量 % の 濃度に溶解させた。

実施例1と同じ前処理を行なったアルミ板に上記合成例6の含フッ素重合体の酢酸ブチル溶液をエアスプレーで膜厚が約10μmとなるように塗装し90℃で10分間赤外乾燥した。

塗装した面の上に参考例 5 でえた官能基を含まない P F A フィルム、離型用のポリイミドフィルム (実施例 8 と同10 じ)、アルミ板を順に重ね (図 1 3)、実施例 8 と同様プレス機で 3 5 0 ℃で加熱、加圧した。

冷却後ポリイミドフィルムに接するアルミ板、および ポリイミドフィルムを取り除いた。

えられた積層体は、黄褐色に着色し、PFAフィルム 15 とアルミ基材の間で発泡や剥離なども生じ、均一で透明 なラミネート板はえられなかった。 ₩

	実施例1	実施例2	1 胸砌扣	実施例3	比較例2	実施例4	比較例3
含フッ素接着剤の種類	参考例1	参考例2	参考例3	参考例2	8. 多考例3	参考例1	参考例3
金属板の種類	クロム処理 アルミニウム	クロム処理 アルミニウム	<b>クロム処理 クロム処理 クロム処理</b> ルミニウム アルミニウム アルミニウム	純アルミ ニウム	粒アルミ ニウム	ダル鋼板	ダル鋼板
最大剥離強度 (kgf/25mm)	15.4	11.3	1.8	9.5	1.5	22.4	2.0
最小剥離強度 (kg[/25mm)	7.2	2.1	0.18	2.5	0.15	12.4	0.20

表 2

·	実施例6	実施例7	比較例4
含フッ素接着剤の種類	参考例1	参考例2	. 参考例3
被着物の種類	パイレックス ガラス	パイレックス ガラス	パイレックス ガ ラ ス
接着強度(kgf/cm <sup>2</sup> )	83以上 ガラス破壊	83以上 ガラス破壊	59 剥離
耐温水試験 (50℃)			
6時間	接着性を維持	接着性を維持	自然剥離
72時間 接着強度 (kgf/cm <sup>2</sup> )	63	10	. –
メタノール浸漬試験(室温)			
24 時間	接着性を維持	<b>-</b>	自然剥離
72時間	接着性を維持		-

# 産業上の利用可能性

本発明の含フッ素接着剤は、耐熱性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁性を維持し、とくに金属やガラスなどの基 材に対して直接、強固な接着性を示し、接着性フィルム、 積層体に好適に使用しうる。

15

20

25

## 請求の範囲

- 1. (a) ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性 単量体のうちの少なくとも1種の単量体 0. 05~30 モル%と
- 5 (b) 該(a) 成分と共重合可能なヒドロキシル基を 有さない含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくと も1種の単量体70~99.95モル%

とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着剤。

10 2. ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体(a) が式(1):

C X 2 = C X <sup>1</sup> - R f - C H 2 O H (1) (式中、 X および X <sup>1</sup> は同じかまたは異なりいずれも 水素原子またはフッ素原子、 R f は炭素数 1 ~ 4 0 の 2 価のアルキレン基、炭素数 1 ~ 4 0 の 含フッ素オキシ アルキレン基、炭素数 1 ~ 4 0 の エーテル結合を含む 含フッ素アルキレン基または炭素数 1 ~ 4 0 の エーテル 地合を含む含フッ素オキシアルキレン基を表わす) で示される少なくとも 1 種の単量体である請求の範囲 第 1 項記載の含フッ素接着剤。

はドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体
 (a) が式(2):

 $CH_2 = CFCF_2 - R_f^{1} - CH_2OH$  (2) [式中、 $R_f^{1}$ は炭素数 1 ~ 3 9 の 2 価の含フッ素アル キレン基または - O  $R_f^{2}$  (  $R_f^{2}$ は炭素数 1 ~ 3 9 の 2 価の含フッ素アルキレン基または炭素数 1 ~ 3 9 のエー テル結合を有する 2 価の含フッ素アルキレン基)を表 わす

20

25

で示される含フッ素単量体である請求の範囲第1項または第2項記載の含フッ素接着剤。

- 4. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体(b) がテトラフルオロエチレンである請求の範囲第1項~第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。
- 5. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体(b) がテトラフルオロエチレン 8 5 ~ 9 9 . 7 モル%と式 (3):
- 10
   CF2=CF-Rf3
   (3)

   「式中、Rf3は-CF3または-ORf4(Rf4は炭素数1~5のパーフルオロアルキル基)を表わす〕

   で示される単量体0.3~15モル%との単量体混合物である請求の範囲第1項~第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。
  - 6. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体(b) からなる単量体混合物が、テトラフルオロエチレンは0~80 モル%とこれらの単量体と共重合可能な他の単量体0~15 モル%との単量体混合物である請求の範囲第1項~第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。
  - 7. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体(b)がフッ化ビニリデンである請求の範囲第1項 ~第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。
  - 8. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体(b) からなる単量体混合物が、フッ化ビニリデン70~99モル%とテトラフルオロエチレン1~30

5

モル%との単量体混合物、フッ化ビニリデン50~99 モル%とテトラフルオロエチレン0~30モル%とクロロトリフルオロエチレン1~20モル%との単量体混合物またはフッ化ビニリデン60~99モル%とテトラフルオロエチレン0~30モル%とヘキサフルオロプロピレン1~10モル%との単量体混合物である請求の範囲第1項~第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。

- 9. 請求の範囲第1項~第8項のいずれかに記載のヒド ロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着剤を成形してえられる含フッ素接着性フィルム。
- 10. 請求の範囲第5項~第8項のいずれかに記載の含フッ素接着剤を溶融成形してえられる含フッ素接着性フィルム。
  - 11. (A-1) 請求の範囲第1項~第8項のいずれかに 記載のヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重 合体からなる接着剤からなる層と
- (B-1)側鎖に官能基を有さない含フッ素重合体か 30 らなる層とが積層されてなることを特徴とする含フッ 素接着性フィルム。
- 12. 側鎖に官能基を有さない含ファ素重合体 (B-1) が、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーパーラルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共重合体、エチレンーテトラフルオロエチレン共重合体、ポリファ化ビニリデンおよびファ化ビニリデン系共重合体よりなる群から選ばれた少なくとも

15

- 1 種である請求の範囲第11項記載の含フッ素接着性フィルム。
- 13. (A-1) 請求の範囲第4項または第5項記載の含フッ素接着剤からなる層と
- 5 (B-1) ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体およびテトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロピレン共重合体よりなる群から選ばれた少なくとも1種からなる層とが積層されてなることを特徴とする含フッ素接着性フィルム。
  - 14. (A-1) 請求の範囲第6項記載の含フッ素接着剤 からなる層と
    - (B-1)エチレンーテトラフルオロエチレン共重合体またはエチレンークロロトリフルオロエチレン共重合体からなる層
    - とが積層されてなることを特徴とする含フッ素接着性フィルム。
  - 15. (A-1) が請求の範囲第7項または第8項記載の 含フッ素接着剤からなる層と
- 20 (B-1)ポリフッ化ビニリデンまたはフッ化ビニリデン系共重合体からなる層
  - とか積層されてなることを特徴とする含フッ素接着性フィルム。
- 16. (A 2) 請求の範囲第1項~第8項のいずれかに 25 記載の含フッ素接着剤からなる層と
  - ( C 1 ) 無機材料からなる層
  - とからなる積層体。
  - 17. (A-3) 請求の範囲第1項~第8項のいずれかに

記載の含フッ素接着剤からなる層と (D-1) 有機材料からなる層とからなる稽層体。

- 18. 無機材料 (C-1) が金属系材料である請求の範囲第16項記載の積層体。
  - 19. 金属系材料がアルミニウム系金属材料である請求の 範囲第18項記載の積層体。
- 20. 含フッ素接着剤(A 2)が請求の範囲第5項~第 8項のいずれかに記載の含フッ素接着剤である請求の 10 範囲第19項記載の積層体。
  - 21. 金属系材料が鉄系金属材料である請求の範囲第 1. 8項記載の積層体。
- 22. 含フッ素接着剤(A 2) が請求の範囲第4項~第 8項のいずれかに記載の含フッ素接着剤である請求の 15 範囲第21項記載の費層体。
  - 23. 金属系材料が銅系金属材料である請求の範囲第 1 8 項記載の積層体。
- 24. 含フッ素接着剤(A 2)が請求の範囲第 4 項または第 5 項記載の含フッ素接着剤である請求の範囲第 2 3 項記載の積層体。
  - 25. 無機材料 (C-1) かシリコン系材料である請求の 範囲第16項記載の積層体。
  - 26. 無機材料 (C 1) がガラス系材料である請求の範囲第25項記載の積層体。
- 25 27. 含フッ素接着剤(A 2)が請求の範囲第 5 項~第 8 項のいずれかに記載の含フッ素接着剤である請求の範囲第 2 6 項記載の積層体。
  - 28. 有機材料 (D-1) が非フッ素系ポリマーである請

求の範囲17項記載の積層体。

- 29. (A-4)請求の範囲第1項~第8項のいずれかに 記載の含フッ素接着剤からなる層と
- (B-2) 側鎖に官能基を有さない含フッ素エチレン性 5 重合体からなる層と
  - (C-2) 無機材料からなる層
  - の 3 層からなる積層体であって、含フッ素接着剤からなる層(A-4)が官能基を有さない含フッ素エチレン性 重合体からなる層(B-2)と無機材料からなる層(C
- 10 2) との中間に位置し、接着層を形成した積層体。

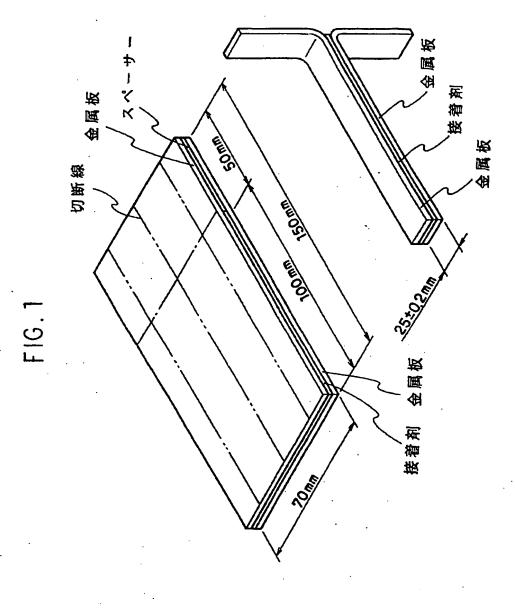


FIG. 2

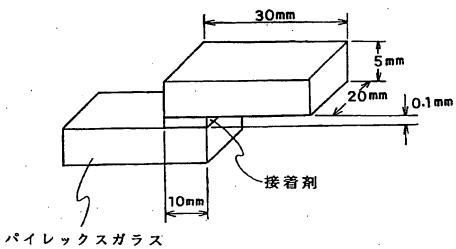


FIG. 3

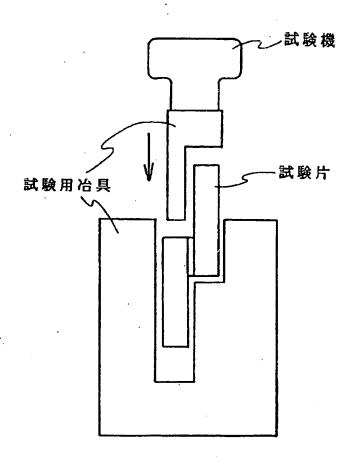
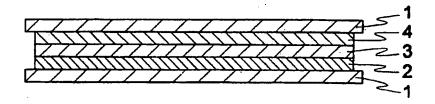


FIG.4



- 1 SUS板
- 2 ヒドロキシル基含有PFAフィルム
- 3 官能基を含まないPFAフィルム
- 4 ポリイミドフィルム

FIG.5

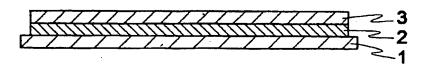


FIG.6

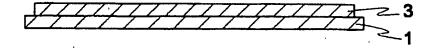


FIG.7

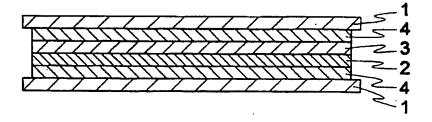
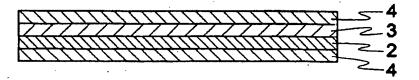
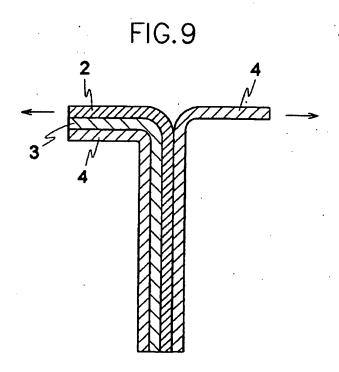


FIG.8





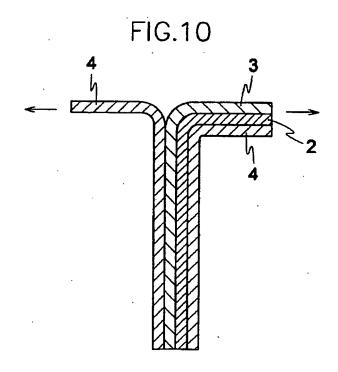
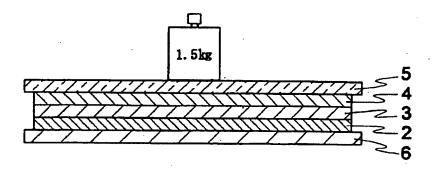


FIG.11



- 5 ガラス板
- 6 多結晶シリコン板

FIG.12

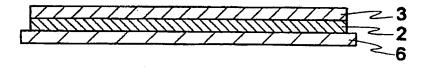
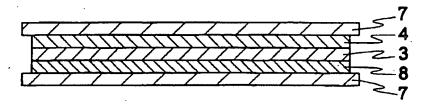


FIG.13



- 7 アルミ板
- 8 フッ素を含まない官能基含有単量体を 用いた含フッ素共重合体の被膜

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/03576

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
Int. C1 <sup>6</sup> C09J127/12				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED				
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)			
Int.	. C1 <sup>6</sup> C09J127/12, C08F214/1	.8		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1996 Jitsuyo Shinan Toroku Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1996 Koho 1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1996				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.	
Y	JP, 5-247305, A (Asahi Glas	s Co., Ltd.),	1 - 29	
į	September 24, 1993 (24. 09.			
	Claim; page 2, right column, lines 31 to 46;			
	page 3, left column, lines 16 to 23 (Family: none)			
Y	JP, 7-228848, A (Asahi Glass Co., Ltd.), 1 - 29			
	August 29, 1995 (29. 08. 95	6),		
	Claim; page 2, right column, line 26 to page 3, left column, line 2 (Family: none)			
Y	JP, 6-115000, A (Nippon Car	bide Industries Co.,	1 - 29	
	Inc.), April 26, 1994 (26. 04. 94),			
	Claim; page 3, right column, line 37 to page 4, left column, line 38 (Family: none)			
Y	JP, 61-188143, A (Societe A		11 - 29	
	August 21, 1986 (21. 08. 86 Claim & EP, 198723, A1	·),		
	Claim & E., 190725, Al			
X Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.				
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> </ul>				
"E" cartier document but published on or after the international filling date "X" document of particular relevance; the claimed investion cannot be				
"I" document which may throw deads on priority chain(s) or which is crited to establish the publication date of another citation or other				
special reason (as specified)  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is				
means  combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art				
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "A" document member of the same patent family.				
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	ch report	
March 4, 1997 (04. 03. 97) March 13, 1997 (13. 03. 97)				
Name and m	nailing address of the ISA/	Authorized officer		
	anese Patent Office		•	
_	i	Talashona No		
Facsimile No. Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/03576

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	ant passages	Relevant to claim
A	JP, 7-145362, A (Nippon Mektron, Ltd.) June 6, 1995 (06. 06. 95), Claim & DE, 4437573, A1	,	1 - 29
A	JP, 7-506602, A (E.I. Du Pont de Nemou Co.), July 20, 1995 (20. 07. 95), Claim & WO, 93/22379, Al & EP, 639208,		1 - 29
A	JP, 4-249507, A (Daikin Industries, Lt September 4, 1992 (04. 09. 92), Claim (Family: none)	d.),	1 - 29
•			
	•		·
	· .	·	·
	•		

国際出願番号 トCT/JP96/03576

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
A. 発明の	禹する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
	Int. Cl* C09J127/12			
B. 調査を	行った分野			
	吸小限資料(国際特許分類(IPC))		<del></del>	
	Int. Cl* C09J127/12, C08F214/18			
最小銀膏料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	日本国実用新案公報 1926-199			
	日本国公開実用新案公報 1971-199			
	日本国登録実用新案公報 1994-199 日本国実用新案登録公報 1996年	6年		
国際調査で使	用した電子データベース(データベースの名称、	、調査に使用した用語)	•	
	•			
C. 製速す	ると認められる文献			
引用文献の	3 C 18 U 5 7 U 5 X IIX		関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
Y	】 】P,5-247305,A(旭硝子株式会)	<del>!</del>		
1	24. 9月. 1993 (24. 09. 93).		1-29	
	特許請求の範囲,2頁右欄31-46行,3]	頁左欄16-23行(ファミリーなし)		
Y	│ │ JP,7-228848,A(旭硝子株式会4	<b>!</b> +1	1-29	
1	29. 8月. 1995 (29. 08. 95).		1-29	
	特許請求の範囲。2頁右欄26行-3頁左欄2	2行(ファミリーなし)		
Y	JP, 6-115000, A (日本カーパイ)	ド工業株式会社)	1-29	
<b>)</b>	26. 4月. 1994 (26. 04. 94)。		1 23	
,	特許請求の範囲、3頁右欄37行-4頁左欄	3.8行 (ファミリーなし)	·	
又 C槽の統領	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献		の日の後に公表された文献		
「A」特に観	壁のある文献ではなく、一般的技術水準を示す			
「足」先行文	以ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	て出願と矛盾するものではなく、	発明の原理又は理	
9	version / movements & & crawcon Control	論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当	(数文針のみで専用	
の 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			とられるもの	
	(は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当	節文献と他の1以	
文献(理由を付す)				
「P」国際出	質目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	3 643	
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日				
,	04.03.97	18.03.9	7	
<b>阿拉斯森林 89</b> /	D名称及びあて先			
	DAMACOO(元 B特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 原 賢一 印	4 J 9062	
5	\$便番号100			
東京	第千代田区震が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3457	

模式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1992年7月)

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 61-188143, A (ソシエテ アトケム) 21. 8月. 1986 (21. 08. 86), 特許請求の範囲&EP, 198723, A1	11-29
A	JP, 7-145362, A (日本メクトロン株式会社) 6. 6月. 1995 (06. 06. 95), 特許請求の範囲&DE, 4437573, A1	1-29
A	JP, 7-506602, A (イー・アイ・デユポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー) 20. 7月. 1995 (20. 07. 95), 特許請求の範囲&WO, 93/22379, A1&EP, 639208, A1	1-29
A	JP, 4-249507, A (ダイキン工業株式会社) 4.9月, 1992 (04.09.92), 特許請求の範囲(ファミリーなし)	1-29
	·	